

■ English Session のご案内

以下のセッションでは英語による講演が予定されています。

3.0	Optics and Photonics English Session			
	3/13(金)	9:00~11:15	口頭講演	A15会場
8.0	Plasma Electronics English Session			
	3/12(木)	9:00~10:45	口頭講演	D14会場
	3/13(金)	9:30~11:30	ポスター講演	P会場
10	スピントロニクス・マグネティクス			
	3/11(水)	13:30~15:30	ポスター講演	P会場
10.1	新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)			
	3/11(水)	15:45~18:30	口頭講演	D11会場
	3/12(木)	9:00~11:45	口頭講演	D11会場
10.2	スピントルク・スピン流・回路・測定技術			
	3/12(木)	13:15~18:30	口頭講演	D11会場
10.3	GMR・TMR・磁気記録技術			
	3/13(金)	16:15~18:15	口頭講演	D11会場
	3/14(土)	13:00~15:00	口頭講演	D11会場
10.4	半導体・有機・光・量子スピントロニクス			
	3/14(土)	9:00~15:00	口頭講演	D2会場
10.5	磁場応用			
	3/14(土)	9:00~12:00	口頭講演	D11会場
13.6	Semiconductor English Session			
	3/12(木)	9:00~12:15	口頭講演	A23会場

※会場名のアルファベットは建物名を表します。以下をご参照ください。たとえば「A1」はA棟でございます。場所は表紙の「建物配置図」でご確認ください。
 <建物略称> A:6号館A B:6号館B C:6号館C D:16号館